## Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung					
2	Halbleiterlaser hoher Leistung und Strahldichte					
	2.1	Grundlegende Prinzipien von Halbleiterlaserdioden				
		2.1.1	Funktionsv	weise von Halbleiterlaserdioden	11	
		2.1.2		ammenhänge für einen Quantum-Well–Laser mit FABRY-PEROT–	13	
	2.2	Strahl	Strahlqualität - Einführung der Beugungsmaßzahl und der spektralen Strahldichte			
	2.3 Verschiedene Prinzipien für Hochleistungslaser hoher					
		Strahlqualität				
3	Mo	dellier	$pprox { m des}  lpha$	a-DFB-Lasers	21	
	3.1	1 Prinzip des $lpha$ -DFB–Lasers				
	3.2	3.2 Zweidimensionales lineares Vierwellen-Modell		s lineares Vierwellen-Modell	22	
		3.2.1	Modellbeso	chreibung	22	
		3.2.2	Laterale M	Modenverteilungen	26	
		3.2.3	Laterale V	Verluste für die longitudinale Modenausbreitung	27	
		3.2.4	Schwebung	gs-Verluste	28	
		3.2.5		g von Design-Parametern des $\alpha$ -DFB–Lasers mit dem Vierwellen–	29	
			3.2.5.1 K	Kontaktstreifenbreite	29	
			3.2.5.2 N	Neigungswinkel des Gitters	30	
			3.2.5.3 K	Koppelkoeffizient und Länge des Lasers	30	
				Zusammenfassung der Bestimmung der Geometrieparameter der $\alpha$ -DFB-Laserdiode aus dem Vierwellen-Modell	32	
	3.2.6 Ausbreitung der "Verlust"–Wellen				33	
	von gekoppelten Wellenpaaren			34		
			ng der elektromagnetischen Feldverteilung durch Resonatorumläufe pelten Wellenpaaren	34		
				e zur Einbeziehung der Ladungsträger und Berücksichtigung der	37	
		3.3.3	Berechnun	ng spektraler Eigenschaften	38	
		3.3.4	Vollständig	ges Design mit Hilfe des nichtlinearen Modells	40	
			3.3.4.1 F	Facettenbeschichtung	40	

			3.3.4.2	Erhöhung der Verluste außerhalb des Kontaktstreifens	41		
4 $\alpha$ -DFB-Laser: Struktur, Herstellungstechnologie und Aufbau					43		
	4.1 Epitaxie und Materialcharakterisierung				43		
		4.1.1	Anforde	rung an die Epitaxiestrukturen und ihre Optimierung	43		
		4.1.2	Realisie	rte Epitaxiestrukturen	44		
		4.1.3 Materialcharakterisierung		lcharakterisierung	45		
	4.2	Prozes	rozessierung				
		4.2.1	Gitterer	zeugung	49		
			4.2.1.1	Gitterformen	49		
			4.2.1.2	Übersicht der Gittererzeugung $\ \ldots \ \ldots \ \ldots \ \ldots \ \ldots$	49		
			4.2.1.3	Wafervorbehandlungen und Lackbeschichtung	50		
			4.2.1.4	Belichtung und Entwicklung	50		
			4.2.1.5	Übertragung der Struktur in den Halbleiter durch nasschemisches			
				Ätzen	51		
			4.2.1.6	Lackentfernung und Reinigung	52		
		4.2.2	Technol	ogische Schritte nach der zweiten Epitaxie	52		
	4.3	Monta	age		53		
5 Messmethoden zur Charakterisierung der $\alpha$ -DFB-Laserdioden					55		
	5.1	Strahl	charakter	isierung	55		
		$5.1.1$ Bestimmung der Ausbreitungseigenschaften der emittierten Strahlung $\ \ldots$					
		•		nenteller Aufbau und Messverfahren zur Bestimmung des Strahlausgsparameters	59		
		5.1.3	Auflösui	ngsvermögen und Fehlerabschätzung	61		
			5.1.3.1	Laterales Fernfeld	61		
			5.1.3.2	Laterales Nahfeld	62		
			5.1.3.3	Fehlerabschätzung des Strahlparameterproduktes	62		
	5.2	Leistu	ngs-Stron	n-Charakteristik	63		
				Modenspektren	63		
6	Las	ereiger	nschafter	n: Vergleich zwischen Experiment und Theorie	65		
	6.1		ergleich eines $lpha$ -DFB–Lasers mit einem Broad-Area–Laser				
	6.2	2 Design-Parameter im Vergleich zwischen Modell und Experiment			68		
		6.2.1	Einfluss	der Kontaktstreifenbreite	68		
		6.2.2	Variatio	n des BRAGG–Winkels des Gitters	70		
		6.2.3	Einfluss	des Koppelkoeffizienten auf die Lasereigenschaften $\ \ldots \ \ldots \ \ldots$	72		
			6.2.3.1	Änderung der Ätztiefe	72		
			6.2.3.2	Ergebnisse aus der Variation der Vertikalstruktur	74		
		6.2.4	Resonat	orlänge	76		
		6.2.5	Variatio	n der Facettenbeschichtung	79		

8 INHALTSVERZEICHNIS

		6.2.6	Unterdruckung der Nebenmaxima im Nahfeld durch Implantation seitlich des Kontaktstreifens	81				
		6.2.7	Auswertung und Disskusion der Ergebnisse	86				
	6.3	Unters	suchungen von Nichtlinearitäten und Kinks in den Kennlinien der $lpha$ -DFB–Lase	er 87				
	6.4	-	rales Verhalten der $\alpha$ -DFB–Laser in Abhängigkeit vom Strom und den Laser- netern	93				
7	Wei	iterfüh	rende Laserstrukturen und Ausblick	99				
	7.1	1 $\alpha$ -DFB–Laser als "master oscillator" in einem hybriden MOPA						
	7.2	gitter–Laser	102					
		7.2.1	Wellenausbreitung und Verluste im Kreuzgitter–Laser	102				
		7.2.2	Design und Technologie des Kreuzgitter–Lasers	103				
		7.2.3	Ergebnisse zum Kreuzgitter–Laser	104				
8	Zus	nfassung	109					
Н	Häufig verwendete Abkürzungen und Symbole							
Li	Literaturverzeichnis 1							